KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Pencipta dan Pemelihara alam semesta ini, shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan rahmat Allah SWT inilah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "Rancang Bangun Sistem Pelurusan Masker pada Proses Fotolitografi" , tanpa-Nya mungkin kita tidak bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. Karena setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan, kita wajib melibatkan-Nya. Rasa terima kasih kepada sahaba – sahabat yang telah memberi dukungan untuk menyelesaika Tugas Akhir ini, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberi kita nikmat lahiriyah dan batiniyah
2. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, yang tak pernah henti – hentinya mendoakan dari kita bayi sampai sekarang. Selain itu juga yang telah menyangi kita dari kecil sampai sekarang ini. Pengorbanan yang mungkin tidak bisa kita ganti dengan apapun.
3. Bapak Wendi Zarman, M.Si selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer Universitas Komputer Indonesia.
4. Bapak Ayub Subandi, M.T selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, nasihat dan motivasi.
5. Bapak dan ibu seluruh staff dosen Jurusan Teknik Komputer dan yang pernah mengajar penulis serta seluruh staff administrasi Universitas Komputer Indonesia, yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi dan bantuan kepada penulis
6. Saiful Hidayat, yang telah memberi Support selama saya mengerjakan Tugas Akhir ini,
7. Dedy Laksana Ari N, yang telah memberi saya dorongan dalam mnyelesaikan Tugas Akhir ini
8. Rizqy Nurhaqy, yang selalu memotivasi selama proses pembuatan Tugas Akhir.
9. Alan Mushabiran, yang telah memberi pengarahan selama pembuatan Tugas Akhir

Akhirnya, Penulis berharap semoga penelitian ini menjadi sumbangsih yang bermanfaat bagi dunia sains dan teknologi di Indonesia, khususnya disiplin keilmuan yang Penulis dalami.

Bandung, Agustus 2017

(Penulis)